

ナノレベルプロセス研究会 開催のご案内

産総研コンソーシアム「名古屋工業技術協会」では、標記研究会を下記の要領にて行います。皆様のご参加をお待ちしております。

記

日時：平成18年8月9日（水）15：00～18：00

場所：第二豊田ビル東館1F（名古屋市中村区名駅4-11-27）
（名古屋駅から徒歩3分）

<http://www.e-joho.com/toyotahall/kotsu.html>

定員：30名

参加：協会会員は無料

下記申込用紙をFAX,もしくは電子メールにてご出席される方のご氏名、勤務先、所属を明記の上、aist-chubu-kyokai@m.aist.go.jpへ送信下さい。

スケジュール：（講演25分+質問5分）順序が変わるかも知れません

15:00～15:30 ソフトミルプロセスによる安定スラリー調整技術

先進製造プロセス研究部門 堀田裕司

15:30～16:00 ガスセンサのためのナノレベルプロセス

先進製造プロセス研究部門 松原一郎

16:00～16:20 休憩

16:20～16:50 陶磁器加飾へのインクジェットの利用

岐阜県セラミックス研究所 平井敏夫

16:50～17:20 超微細インクジェットによる直接描画の可能性と課題

ナノテクノロジー研究部門

スーパーインクジェット連携研究体 村田和広

17:20～17:50 カーボンナノチューブ添加によるSi-C-Nプリカーサセラミックスの

高靱化研究

日本ガイシ株式会社 研究開発本部 勝田祐司

17:50～18:00 （全体を通じた質疑応答）